



HAL
open science

Étude du dépôt électrochimique de couches épaisses de tellure de cadmium

Jean Rousset

► **To cite this version:**

Jean Rousset. Étude du dépôt électrochimique de couches épaisses de tellure de cadmium. Chemical Sciences. Chimie ParisTech, 2007. English. NNT: . pastel-00004968

HAL Id: pastel-00004968

<https://pastel.hal.science/pastel-00004968>

Submitted on 30 Mar 2009

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Thèse de doctorat de l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

École doctorale de Chimie Physique et Chimie Analytique

Spécialité : Electrochimie

Présentée par Jean Rousset

Pour obtenir le grade de docteur de l'université Paris VI

Etude du dépôt électrochimique de couches épaisses de tellure de cadmium

Soutenue le 2 avril 2007

devant le jury composé de

Mr François Huet, Président
Mme Clotilde Boulanger, Rapporteur
Mr Jean Pierre Pereira Ramos, Rapporteur
Mr Hubert Cachet, Examineur
Mr Guy Feuillet, Examineur
Mr Edouard Rzepka, Examineur
Mr Jean Pierre Badiali, Invité

Mr Daniel Lincot, Directeur de thèse
Mr Marc Arques, Co-directeur de thèse

Préparée à l'École nationale supérieure de chimie de Paris

